

平成14年9月25日

(社)日本セラミックス協会 関西支部
各位

(社)日本セラミックス協会関西支部
支部長 新原 皓一

平成14年度 関西支部セミナー 開催のご案内

拝啓

皆様にかかれましては時下益々御清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、来る平成14年12月03日(火)に、日本セラミックス協会関西支部セミナーを開催致します。本セミナーでは『出番を待つ期待のセラミックス技術』をテーマに6件の講演が行われます。

本セミナー参加ご勧誘の件、関連部門等への広報方よろしくお願い申し上げます。なお、セミナー案内は支部ホームページおよびセラミックス誌11月号に会告が掲載される予定です。

敬具
記

< セミナーおよび懇親会 >

- ・開催日時：平成14年12月03日(火) 講演会 10:00~17:00 懇親会17:15~19:00
- ・場 所：MIELPARK OSAKA (別紙の地図をご参照下さい)
大阪市淀川区宮原4-2-1 TEL 06-6350-2111
<http://www.mielparque.or.jp/osk/osk01.html>
- ・参加費：講演会(講演予稿集代を含む) 会員 3,000円 非会員 5,000円 学生 1,000円
懇親会 6,000円 *参加費は当日徴収致します。
- ・定員：100名(先着順)
- ・申込締切：平成14年11月22日(金) (但し定員に達し次第締め切り)

< セミナー内容 >

- 出番を待つ期待のセラミックス技術 -

【微細加工技術】

ナノインプリント法による集積化ナノ構造作製 平井義彦(大阪府大)
LIGAプロセスのセラミックスへの応用 平田嘉裕(住友電工)

【ナイトライドセラミックス】

希土類系複合金属窒化物の合成と機能 町田憲一(大阪大)
昇華近接法による単結晶 AlN の成長 古庄智明, 大島悟, 西野茂弘(京工繊大)
エアブリッジ構造を用いた低欠陥 GaN 基板の作製 石橋明彦, 川口靖利, 菅原岳, 長谷川義晃,
横川俊哉(松下電産先端研)
多結晶 GaN、室温強磁性 GaCrN と新機能デバイス 朝日一(大阪大)

< 申込先 > (別紙申込書にてFAX/郵送または電子メールにてお申し込み下さい)

〒567-0890 大阪府茨木市美穂ヶ丘8-1 大阪大学産業科学研究所 内

日本セラミックス協会関西支部 事務局 関野 徹

TEL 06-6879-8441, FAX 06-6879-8444

E-mail: csjk-office@sanken.osaka-u.ac.jp

<http://www.ceramic.or.jp/skansai/>

宛先 (FAX : 06-6879-8444 TEL : 06-6879-8441
 電子mail : csjk-office@sanken.osaka-u.ac.jp)
 日本セラミックス協会関西支部 事務局 関野 徹 宛

平成14年度関西支部セミナー (H14.12.03)
参加申込書
 (平成14年11月22日(金)までにお願ひします。)

該当項目に 印をお願い致します。

講演会	懇親会	氏	名 所 属	会 員	非 会 員	学 生	TEL	
							FAX	
							TEL	
							FAX	
							TEL	
							FAX	
							TEL	
							FAX	
							TEL	
							FAX	

連絡者電子メールアドレス：
 (メールにて返送頂く場合は記入不要)

備考・コメント欄

<会場のご案内>

メルパルクOSAKA (下記の地図をご参照下さい)

大阪市淀川区宮原4-2-1 TEL 06-6350-2111

<http://www.mielparque.or.jp/osk/osk01.html>

